

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成18年10月19日(2006.10.19)

【公開番号】特開2001-233885(P2001-233885A)

【公開日】平成13年8月28日(2001.8.28)

【出願番号】特願2000-47454(P2000-47454)

【国際特許分類】

C 07 F 9/22 (2006.01)

【F I】

C 07 F 9/22

【手続補正書】

【提出日】平成18年8月31日(2006.8.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項4】 イミノトリス(ジメチルアミノ)ホスホランとオキシ塩化りんの反応温度が50ないし140である請求項1ないし3のいずれかに記載の方法。